

# 産業技術総合研究所 関西センター 研究講演会

## 第3回ナノテクフォーラム

### 「産業技術における近畿発ナノテクノロジーと産学官連携」

本フォーラムは、ナノテクノロジーの産業化に必須である産学官連携を軸に、現在そして将来に向けた夢のある技術開発や産業応用への取り組み、それを支える制度、社会的枠組みなど、多面的なナノテクノロジー研究開発のあり方を、お招きした各界のリーダーを交えて皆様とともに議論し、将来に向けての提言として纏めることを念頭に開催するものです。一昨年は、近畿圏にはすでに明確なナノテクノロジーの中核的アクティビティが展開しており、今後に大きな広がりを予想させる状況であることを確認しました。昨年は、近畿各府県及び大阪、京都両市の工業系試験研究所を中心とするアクティビティを精査し、産総研関西センターとの連携をベースに更なる発展を期待することができる分野について今後を展望しました。それを受けて、本年度は、具体的な形で現在展開している産学官連携についてその一端を学ぶとともに、具体的な推進策を模索するという趣旨でフォーラムを開催するものです。

皆様からの今後の展望についてのご意見・ご助言を賜りたく、ご参加をお待ち申し上げます。

**日時**：平成21年2月25日（水） 13:00～17:30

**場所**：千里ライフサイエンスセンター サイエンスホール  
大阪府豊中市新千里東町 1-4-2

**主催**：独立行政法人産業技術総合研究所  
関西センター  
ナノテクノロジー研究部門

**後援**：経済産業省近畿経済産業局

**定員**：150名（定員に達し次第締め切り）

**参加費**：無料

#### お申し込み方法：

電子メールにて受け付けいたします。

件名(subject)を“第3回ナノテクフォーラム参加申し込み”として、  
下記項目を記載の上、事務局メールアドレス kansai-nano-3@m.aist.go.jp  
までお知らせ願います。

1．会社名または機関名 2．所属 3．氏名 4．電話番号

ご提供いただいた個人情報は当フォーラム開催のためにのみ使用される  
ものであり、第三者への開示はいたしません。個人情報は「独立行政法人  
産業技術総合研究所個人情報保護規程」に基づき、適正な管理を行って  
おります。

#### お申し込み、お問い合わせ：

第3回ナノテクフォーラム事務局

（産業技術総合研究所 関西産学官連携センター内）

TEL：072-751-9606

E-mail：kansai-nano-3@m.aist.go.jp

## プログラム：

- 13:00 開会挨拶  
南 信次（ナノテクノロジー研究部門長）
- 13:15 「東大阪発ナノテクベンチャー」  
安達 稔氏（クラスターテクノロジー株式会社 代表取締役社長）
- 14:00 「文化財保存のための臭気センサーの開発」  
木内正人（関西センター ナノテクノロジー研究部門）
- 14:35 「一体型シリカ多孔体のナノ構造制御と分離特性  
（HPLC カラムとしての応用）」  
水口博義氏（株式会社京都モノテック 代表取締役）
- 15:10 休憩（コーヒードリンク）
- 15:30 「技術戦略マップ2008（ナノテクノロジー分野）について」  
有村隆志氏（経済産業省産業技術環境局 産業技術統括調査官）
- 16:05 「導電性接着剤の高性能化と評価技術」  
中川泰利氏（エスペック株式会社 技術開発本部）
- 16:40 「実用化近い照明用白色有機EL技術」  
城戸淳二氏（山形大学 大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻 教授）
- 17:25 閉会挨拶  
神本正行（関西センター所長）